04,03

Усиление и инверсия переменного электрического поля в мелкодисперсном диэлектрике

© В.Ф. Харламов

Приокский государственный университет, Орел, Россия E-mail: vladkharl@rambler.ru

(Поступила в Редакцию 1 марта 2016 г. В окончательной редакции 20 мая 2016 г.)

Установлено, что в двух плоскопараллельных слоях разных диэлектриков, заключенных между пластинами плоского конденсатора, происходит усиление более чем в 10³ раз синусоидального электрического поля. Для этого должны выполняться следующие условия: 1) один слой из двух образован мелкодисперсным диэлектриком, на поверхности частиц которого созданы ионизованные донорные центры, а в объеме частиц имеются свободные электроны; 2) диэлектрическая проницаемость порошка имеет отрицательное значение. При этом в слое порошка одновременно с усилением электрического поля происходит его инверсия.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (грант № 479).

DOI: 10.21883/FTT.2017.01.43948.75

1. Введение

Изучение электронных явлений в неоднородных полупроводниках привлекает внимание исследователей (см., например, [1]). В случае мелкодисперсных полупроводников, поверхность частиц которых легирована донорной примесью, волновые функции электронов зоны проводимости ограничены размерами зерен порошка. Вследствие этого электронные явления в таких мелкодисперсных материалах и однородных полупроводниках п-типа различаются существенным образом. Вольтамперные характеристики порошков, поверхность наночастиц которых насыщена межузельными атомами водорода (донор), содержат участки отрицательного дифференциального сопротивления, которое монотонно приближается к нулю при увеличении силы тока [2]. Согласно результатам теоретического анализа, полупроводниковые материалы, состоящие из сферических наночастиц, могут иметь термоэлектрическую эффективность, в десятки раз превышающую термоэлектрическую эффективность однородных полупроводников. Для этого термоэлектронная работа выхода частиц порошка должна быть менее 1 eV [3], например в связи с наличием на их поверхности донорных центров.

Цель настоящей работы состоит в изучении поляризации в синусоидальном электрическом поле мелкодисперсных диэлектриков, на поверхности частиц которых созданы ионизованные донорные центры.

2. Электрическое поле в двухслойных диэлектриках

В слабом однородном переменном электрическом поле $E = E_m \exp(-i\omega t)$ диэлектрическая проницаемость

однородного полупроводника *n*-типа равна [4]

$$\varepsilon = \varepsilon' + i\varepsilon'' = \varepsilon_c + \frac{4\pi i}{\omega}\sigma$$
$$= \varepsilon'_c - \frac{4\pi}{\omega}\sigma'' + i(\varepsilon''_c + \frac{4\pi}{\omega}\sigma'), \qquad (1)$$

где ε' и ε'' — ее вещественная и мнимая части, $\varepsilon_c = \varepsilon'_c + i\varepsilon''_c$ — диэлектрическая проницаемость решетки без учета свободных носителей тока, $\sigma = \sigma' + i\sigma''$ электропроводность полупроводника, σ' и σ'' — вещественная и мнимая части электропроводности,

$$\sigma'' = -\frac{\omega e^2}{3} \int_0^\infty N(E) v^2(E) f'_0 \frac{\tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} dE, \qquad (2)$$

е — заряд электрона, N(E) — плотность состояний в зоне проводимости, E — энергия электрона, v — его скорость, $f'_0 = \partial f_0 / \partial E$, f_0 — распределение Ферми–Дирака ($f'_0 < 0$), τ — время релаксации импульса электрона.

Используя для интеграла в выражении (2) теорему о среднем, с помощью формул (1) и (2) находим

$$\varepsilon' = \varepsilon'_c - \frac{4\pi}{\omega} \sigma'' = \varepsilon'_c - \frac{4\pi e^2 n}{m} \left\langle \frac{\tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} \right\rangle, \quad (3)$$

где *n* — концентрация свободных электронов, *m* — эффективная масса электропроводности [4],

$$m = -3 \int_{0}^{\infty} N(E) f_{0} dE \left[\int_{0}^{\infty} N(E) v^{2} f_{0}' dE \right]^{-1}$$

Согласно (3), величина ε' может оказаться отрицательной [4]. Используя в качестве примера значения $\varepsilon_c' = 14$, $n = 7.98 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$, $\langle \tau^2 \rangle = 10^{-24} \text{ s}^2$, $m = 10^{-31} \text{ kg}$, $0 < \omega \ll 1/\tau$, с помощью выражения (3) получаем $\varepsilon' = -15$.

В случае мелкодисперсного диэлектрика, поверхность частиц которого легирована донором, вещественная часть электропроводности σ' мала из-за относительно небольшой площади контактов между частицами порошка. В этом случае в выражении (1) величина $4\pi\sigma'/\omega$ мала. Поэтому, пренебрегая мнимой частью ε , для ее среднего по объему диэлектрика значения находим

$$\varepsilon \approx \varepsilon' \approx \varepsilon'_c - \frac{4\pi}{\omega} \sigma'' \approx \varepsilon'_c - \frac{4\pi e^2 n}{m} \left\langle \frac{\tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} \right\rangle, \quad (4)$$

где $\sigma'' \gg \sigma'$, $\omega_l > \omega \gg 4\pi\sigma'/\varepsilon'_c$, ω_l — минимальная частота переменного поля, поглощаемого кристаллической решеткой. Согласно (4), диэлектрическая проницаемость мелкодисперсного диэлектрика, на поверхности частиц которого созданы донорные центры, может оказаться отрицательной. При этом ε не зависит от ω явно при выполнении условий

$$4\pi\sigma'/\varepsilon_c'\ll\omega\ll\tau^{-1}.$$

Пусть между параллельными пластинами плоского конденсатора находятся два плоскопараллельных слоя разных диэлектриков толщиной *l* и *l*₁. Используем выражения

$$U + U_1 = U_0, \ \varepsilon E = \varepsilon_1 E_1, \ E l + E_1 l_1 = U_0,$$
 (5)

где U_0 , U и U_1 — электрические напряжения на конденсаторе и слоях диэлектрика, ε и ε_1 — диэлектрические проницаемости этих диэлектриков, E и E_1 напряженности электрического поля в них. С помощью выражений (5) находим

$$E = \frac{U_0}{l\delta}, \ E_1 = \frac{\varepsilon E}{\varepsilon_1},\tag{6}$$

$$\delta = 1 + \frac{\varepsilon l_1}{\varepsilon_1 l}.\tag{7}$$

Пусть выполняются условия

$$\varepsilon < 0, \quad \varepsilon_1 > 0, \quad |\delta| \ll 1, \quad l \neq 0, \quad l_1 \neq 0.$$
 (8)

Выражения (5)-(8) описывают эффект усиления электрического поля в двухслойных диэлектриках. Этот эффект невозможен в однослойном диэлектрике, поскольку, полагая $l_1 = 0$, с помощью формул (6) и (7) находим

$$\delta = 1, \quad E = \frac{U_0}{l}.$$
 (9)

Изменение свободной энергии *F* диэлектрика вследствие его поляризации внешним электрическим полем *E*₀ при постоянных температуре и объеме равно энергии электрического поля в диэлектрике [5]

$$\Delta F = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi},\tag{10}$$

где ε — его диэлектрическая проницаемость. Используя выражения (6), (7) и (10), в случае выполнения условий (8) находим, что в результате создания электрического поля в двухслойном диэлектрике его свободная энергия изменяется на величину

$$\Delta F_{\Sigma} = \Delta F + \Delta F_1 = \frac{\varepsilon E^2 S_p l}{8\pi} + \frac{\varepsilon_1 E_1^2 S_p l_1}{8\pi} = \frac{\varepsilon E^2 V \delta}{8\pi} = \delta \Delta F,$$
(11)

где $\Delta F_{\Sigma} > 0$ — работа источника поля, ΔF и ΔF_1 — изменение свободной энергии слоев диэлектриков, $\varepsilon < 0$, $\Delta F < 0$, $\delta < 0$, $|\Delta F| \le F_0$, $F_0 = U - TS$ — свободная энергия порошка без поля, $V = S_p l$ — объем слоя порошка, S_p — площадь его поверхности. На основании выражений (10) и (11) имеем

$$E = \pm \left(\frac{8\pi\Delta F_{\Sigma}}{\varepsilon V\delta}\right)^{1/2}.$$
 (12)

Приравняем правые части (12) и первого выражения в (6). Получаем

$$\delta = \frac{\varepsilon V U_0^2}{8\pi\Delta F_{\Sigma} l^2}.$$
(13)

Подставляя (13) в (12), находим

$$E = \pm \frac{8\pi\Delta F_{\Sigma}}{\varepsilon S_p U_0} = \frac{4\pi\sigma_p}{\varepsilon},\tag{14}$$

где $\Delta F_{\Sigma} = \sigma_p S_p U_0/2$; σ_p — поверхностная плотность поляризационных зарядов на межфазных границах. Согласно (13) и (14), численные значения δ и *E* зависят от параметров системы и работы внешнего поля ΔF_{Σ} .

Рассмотрим замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения $u_x = u_{xm} \sin \omega t$ и емкостного "делителя" из последовательно соединенных "измерительного" и "эталонного" конденсаторов с электрическими емкостями c_t и c_y соответственно. Поскольку возможны два взаимно противоположных направления вектора E (см. (14)), полярность напряжения на измерительном конденсаторе $U_0 = \pm E l\delta$ (см. (6)) может совпадать или не совпадать с полярностью напряжения на эталонном конденсаторе: $u_y = u_x \pm U_0$. Ток в цепи равен

$$J=J_m\sin\omega t,$$

где $J_m = u_{xm}\omega C_x$, $C_x = c_t c_y / (c_t + c_y)$. С помощью этих выражений получаем $u_y = u_{ym} \sin \omega t$,

$$u_{ym} = \frac{J_m}{\omega c_y} = \frac{c_t}{c_t \pm c_y} u_{xm} \equiv g u_{xm}, \qquad (15)$$

где u_{xm} и u_{ym} — амплитуды напряжения на делителе и эталонном конденсаторе соответственно.



Петли диэлектрического гистерезиса для слоя мелкодисперсного перманганата калия, помещенного между пластинами диэлектрика в атмосферу воздуха (1), в вакуум (2) и в среду водорода с давлением $P_{\rm H} = 3 \cdot 10^4$ Ра (3). $T = 23^{\circ}$ С, $\nu = 100$ Hz, $c_y = 320$ nF. Значения u_y для кривых 1 и 2 увеличены в 52 раза.

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

В экспериментах использовались проницаемые для молекул газов мелкодисперсные соединения KMnO₄ марки хч и Al₂O₃. Средний размер частиц перманганата калия в форме параллелепипеда равен 14 μ m. Частицы Al₂O₃ имели форму шара со средним диаметром 100 nm. Слой порошка (далее — образец) толщиной $l \approx 0.2$ mm и площадью $S_p \approx 50$ mm² помещался между двумя плоскопараллельными пластинками слюды с суммарной толщиной $l_1 = 0.08$ mm, находящимися в контакте с плоскими металлическими электродами. Этот измерительный конденсатор с образцом помещался в вакуумную камеру из стекла. В камеру после ее откачки напускался водород с давлением $P_{\rm H} = 3 \cdot 10^4$ Pa. Чистота водорода составляла 99.995%. Установка экранировалась от электромагнитных помех.

С использованием метода Сойера-Тауэра (см., например, [6,7]) на цифровом осциллографе Напtek DSO 2150 USB измерялись петли диэлектрического гистерезиса образцов на частотах $v = 20-10^3$ Hz. Для этого использовался емкостный делитель напряжения в виде последовательно соединенных измерительного и эталонного конденсаторов. К нему подключался генератор синусоидального напряжения амплитудой 10 V. Синусоидальные напряжения на делителе u_x и эталонном конденсаторе u_y подавались соответственно на горизонтальные и вертикальные пластины осциллографа.

В случае измерительного конденсатора со слоем мелкодисперсного перманганата калия форма петель диэлектрического гистерезиса зависит от газовой среды. В воздухе и вакууме петли диэлектрического гистерезиса имеют форму отрезка прямой с незначительным положительным наклоном (кривые *1* и *2* на рисунке), что соответствует отсутствию носителей тока в частицах порошка. После напуска водорода с давлением

 $P_{\rm H} = 3 \cdot 10^4$ Ра в вакуумную камеру с образцом KMnO₄ происходит самопроизвольное уменьшение амплитуды напряжения u_x и увеличение амплитуды напряжения u_y в $10^3 - 10^4$ раз. При этом петли диэлектрического гистерезиса имеют форму отрезка прямой с отрицательным наклоном (кривая *3* на рисунке). Угол отрицательного наклона и величина отрезков прямых $u_y = gu_x$, (где g < 0 — коэффициент) слабо зависят от частоты синусоидального напряжения. Площадь петель диэлектрического гистерезиса равна нулю.

В тех же условиях эффект скачкообразного самопроизвольного изменения величин u_{xm} и u_{ym} после напуска водорода в откачанную камеру с образцом не наблюдается, если а) между пластинами слюды помещен слой мелкодисперсного оксида алюминия или b) слой порошка KMnO₄ либо Al₂O₃ находится в непосредственном контакте с электродами ($l_1 = 0$).

В этих двух случаях независимо от среды для порошка (вакуум, воздух или водород) петли диэлектрического гистерезиса имеют форму эллипса с положительным наклоном. Площадь этих петель зависит от частоты переменного напряжения.

Перейдем к обсуждению экспериментальных данных. После напуска водорода в откачанную камеру с образцом KMnO₄ резкому увеличению амплитуды и_{vm} и появлению зависимости $u_y = gu_x$, где g < 0 (ср. кривые 3 и 1, 2 на рисунке) соответствуют выражения (6), (7), (13)-(15), в которых $\varepsilon < 0$, $|\delta| \ll 1$, $g \approx -c_t/c_y$. Согласно (4), выполнение условия $\varepsilon < 0$ обусловлено появлением свободных электронов в частицах порошка, которые возникают благодаря диссоциативной хемосорбции молекул водорода. При этом атомы водорода, занимая положение в междоузлиях кристаллической решетки, образуют в запрещенной зоне полупроводника ионизованные донорные уровни [4]. Условия (9) соответствуют экспериментальным данным, согласно которым эффект усиления электрического поля в слое порошка отсутствует, если он находится в контакте с электродами $(l_1 = 0).$

Используя значения $\varepsilon_1 = 6$ (для слюды), l = 0.2 mm, $l_1 = 0.08$ mm, $\delta \ll 1$ и формулу (7), получаем $\varepsilon \approx -15$. С помощью прямой 3 (см. рисунок) находим $u_{xm} = 0.8$ V, $u_{ym} = 36$ mV. До напуска водорода в вакуумную камеру $\varepsilon = \varepsilon_v \approx 14$ и при $u_{xv} = 0.8$ (кривая 3) $u_{yv} \approx 10^{-5}$ V. Используем выражения $c_y u_{ym} = \sigma_{pm} S_p$, $E_m = 4\pi\sigma_{pm}/\varepsilon = 4\pi c_y u_{ym}/(\varepsilon S_p)$. После помещения слоя порошка двухслойной структуры в среду водорода напряженность поля в этом слое увеличивается в $E_m/E_v = \varepsilon_v u_{ym}/(\varepsilon u_{yv}) \approx 4 \cdot 10^3$ раз по сравнению с наблюдаемой при его нахождении в вакууме или в атмосфере воздуха.

Хемосорбция водорода на поверхности частиц оксида алюминия не сопровождается появлением поверхностных носителей тока. Поэтому в тех же условиях для слоя частиц Al_2O_3 неравенство $\varepsilon < 0$ не выполняется, сопутствующие эффекты усиления и инверсии поля не наблюдаются.

Автор выражает благодарность А.А. Соколову за помощь в работе.

Список литературы

- [1] Н.А. Тулина. УФН 177, 1231 (2007).
- [2] В.Ф. Харламов, Д.А. Коростелёв, И.Г. Богораз, О.А. Миловидова. ФТТ **54**, 1204 (2012).
- [3] В.Ф. Харламов. ЖЭТФ 144, 97 (2013).
- [4] В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников. Физика полупроводников. Наука, М. (1990). С. 449.
- [5] И.П. Базаров. Термодинамика. Высш. шк., М. (1991). С. 190.
- [6] И.П. Пронин, Е.Ю. Каптелов, Е.А. Тараканов, Т.А. Шаплыгина, В.П. Афанасьев, А.В. Панкрашкин. ФТТ **44**, 739 (2002).
- [7] W.L. Warren, B.A. Tuttle, D. Dimos, G.E. Pike, H.N. Al-Shareef, R. Ramesh, J.T. Evans. Jpn. J. Appl. Phys. 35 (Pt 1), 1521 (1996).